

第9回レーザーディスプレイ技術研究会

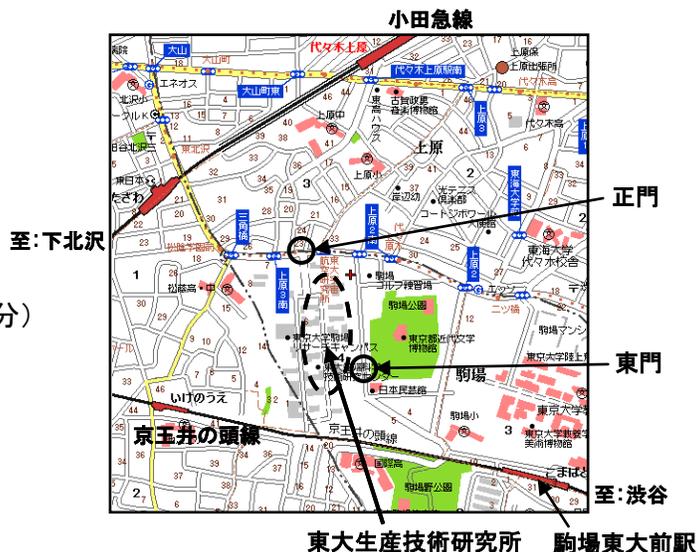
～ディスプレイにおける質の変化、次元の変化

- スマートレーザーディスプレイで描く未来～

開催日時: 2012年1月20日(金)
13時00分～17時20分

場所: 東京大学生産技術研究所・コンベンションホール
〒153-8505 目黒区駒場4-6-1
(京王井の頭線駒場東大前駅より徒歩10分
小田急線東北沢駅より徒歩10分
小田急線・地下鉄千代田線代々木上原駅より徒歩15分)
<http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/map/index.html>

主催: 応用物理学会 日本光学会
レーザーディスプレイ技術研究グループ
協賛: レーザー学会レーザーディスプレイ技術専門委員会
IDW PRJワークショップ
後援: オプトロニクス



〈研究会プログラム〉

13:00～13:10	「イントロダクトリートーク」	黒田 和男 (東京大学)
13:10～13:50	「現代のダ・ヴィンチ, 工房北ヤードでのオープンイノベーションと スマートレーザーディスプレイを語る」	下條 真司 (大阪大学)
13:50～14:30	「超高精細映像伝送技術と遠隔コラボレーションへの応用」	藤井 竜也 (NTT未来ねっと研)
14:30～15:10	「モバイル環境における将来のディスプレイ (仮題)」	堀越 力 (NTT docomo)
15:10～15:30	休憩	
15:30～16:10	「リッチコンテンツサービスに向けた大容量ネットワーク技術」	淡路 祥成 (情報通信研究機構)
16:10～16:40	「マルチW級RGBレーザー光源 (仮題)」	畑中 秀和 (ウシオ電機) Gregory T. Niven (Necsel Intellectual Property)
16:40～17:10	「ファイバー型レーザー光源モジュール」	片山 貴智 (タツタ電線)
17:10～17:20	「クロージングリマーク」	山本 和久 (大阪大学)

研究会参加費: 一般 4000 円、学生 1000 円(税込) (当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行いたします。)
終了後簡単な情報交換会を予定しております(無料)

参加申し込み: 要。参加希望者は E-mail にて下記連絡先までお申し込み下さい。

連絡先: E-mail: yamamoto-k@ppc.osaka-u.ac.jp (■を@に変えてメールをお送り下さい)

プログラムは研究グループのホームページでもご覧になれます。 <http://qopt.iis.u-tokyo.ac.jp/ldt/>

事務局: 〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学生産技術研究所 黒田・志村研究室気付

応用物理学会 日本光学会 レーザーディスプレイ技術研究グループ

代表: 黒田和男(東京大) 実行委員長: 山本和久(大阪大)

委員: 石榑(慶大) 井出(シチズン) 大瀬(ソニー) 岡田(コーニング) 尾松(千葉大) 上島(セイコーエプソン) 神成(慶大)

栗村(NIMS) 金野(コニカミノルタオプト) 桑田(三菱) 式井(パナソニック) 鈴木(リコー) 藤浦(NTTアドバンステクノロジー)
的場(神戸大) 宮本(東工大) 村田(大阪大)

顧問: 久保田(東京大) 志村(東京大) 栖原(大阪大) 平等(分子研)